



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : C09K 15/18, C07C 7/20		A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 99/55797 (43) Date de publication internationale: 4 novembre 1999 (04.11.99)
<p>(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/00982</p> <p>(22) Date de dépôt international: 26 avril 1999 (26.04.99)</p> <p>(30) Données relatives à la priorité: 98/05317 28 avril 1998 (28.04.98) <i>28 Oct 00 / 30 mos.</i></p> <p>(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): RHODIA CHIMIE [FR/FR]; 25, quai Paul Doumer, F-92408 Courbevoie Cedex (FR).</p> <p>(72) Inventeur; et</p> <p>(75) Inventeur/Déposant (US seulement): LARTIGUE-PEYROU, Françoise [FR/FR]; 127 bis, rue Pagère, F-69500 Bron (FR).</p> <p>(74) Mandataire: DUTRUC-ROSSET, Marie-Claude; Rhodia Services, Direction de la Propriété Industrielle, 25, quai Paul Doumer, F-92408 Courbevoie Cedex (FR).</p>		<p>(81) Etats désignés: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).</p> <p>Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i></p>	
<p>(54) Title: COMPOSITION AND METHOD FOR RADICAL POLYMERISATION OF ETHYLENICALLY UNSATURATED MONOMERS</p> <p>(54) Titre: COMPOSITION ET PROCEDE D'INHIBITION DE LA POLYMERISATION RADICALAIRE DE MONOMERES A INSATURATION ETHYLENIQUE</p> <p>(57) Abstract</p> <p>The invention concerns a composition for preventing radical polymerisation of ethylenically unsaturated monomers characterised in that it comprises at least a benzenetriamine derivative corresponding to general formula (I) wherein: the radicals R₁, identical or different, represent a hydrogen atom and an electron donor group; the n's, identical or different represent a number equal to 0, 1 to 5.</p> <p>(57) Abrégé</p> <p>L'invention a pour objet une composition destinée à empêcher la polymérisation radicalaire de monomères à insaturation éthylénique caractérisée par le fait qu'elle comprend au moins un dérivé de benzénetriamine répondant à la formule générale (I). Dans ladite formule (I): les radicaux R₁, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un groupe électro-donneur, les n, identiques ou différents représentent un nombre égal à 0, 1 à 5.</p>			
<p style="text-align: right;">(I)</p>			